

プログラム名 第4回 高温電子セラミックスワークショップ

英文プログラム名 The 4th Workshop on High Temperature Electroceramics

開催日:2012年3月17日(日)10:00~12:00 開催場所:西9号館 W933 B 会場

主催団体名:日本セラミックス協会電子材料部会 高温電子セラミックス研究会

概要 開催内容:高温で電子機能を発現する「高温電子セラミックス」は、セラミックスの特徴を活かした新たな展開であり、かつ産業界からは多くの期待が寄せられている。本研究会では、耐熱性を指向した電子セラミックスを「高温電子セラミックス」として整理し、今回は主に磁性を中心に、高温で動作可能なインダクターやデバイス設計についてご講演頂きます。この分野を代表する研究者にご講演頂くと共に、参加者間の縦断的な研究交流の輪を構築します。

参加対象者:高温電子セラミックスに興味のある方ならどなたでも

参加費:無料

申込方法:下記の連絡者までEmailにて。当日の参加受付も可能です。

予定参加者数:30-50名

交流会(懇親会)開催予定:無

10:05 - 11:00 : 高温対応MnZnフェライトの開発
後藤 聡志(JFEケミカル(株))

11:00 - 11:55 : 高周波パワーエレクトロニクスと
磁性材料への期待
細谷 達也((株)村田製作所)

連絡者

名前:永田 肇

勤務先:東京理科大学

勤務先所在地:千葉県野田市山崎 2641

T E L :04-7124-1501 +3700

F A X :04-7123-0856

E-mail :h-nagata@rs.noda.tus.ac.jp